This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representation of The original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

## As rescanning documents *will not* correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

# THIS PAGE BLANK (USPTO)

## PCT

### 世界知的所有権機関 国際事務局 特許協力のに基づいて公開された国際



(51) 国際特許分類7 C07D 413/12, 417/12, 417/14, A61K	A1	(11) 国際公開番号	WO00/53600
31/454, A61P 43/00, 31/00, 29/00, 37/08, 11/00, 19/02, 37/00, 35/00, 9/00		(43) 国際公開日	2000年9月14日(14.09.00)
(21) 国際出願番号 PCT/J	P00/014		M, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD,
(22) 国際出願日 2000年3月10日	(10.03.0	LC, LK, LR, LS, LT, LU, L	IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, V, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,
(30) 優先権データ			SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT,
特顯平11/64194 1999年3月11日(11.03.99)			YU, ZA, ZW, 欧州特許 (AT, BE, CH, B, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE),
<ul> <li>(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について) 萬有製薬株式会社</li> <li>(BANYU PHARMACEUTICAL CO., LTD.)[JP/JP] 〒103-8416 東京都中央区日本橋本町2丁目2番3号 Tole (72) 発明者;および</li> <li>(75) 発明者/出願人(米国についてのみ) 納谷 朗(NAYA, Akira)[JP/JP] 小林健介(KOBAYASHI, Kensuke)[JP/JP]</li> <li>石川 誠(ISHIKAWA, Makoto)[JP/JP]</li> <li>石川 誠(ISHIKAWA, Makoto)[JP/JP]</li> <li>大協健二(OHWAKI, Kenji)[JP/JP]</li> <li>大協慶一(OTAKE, Norikazu)[JP/JP]</li> <li>大嶽憲一(OTAKE, Norikazu)[JP/JP]</li> <li>丁司和志(NOGUCHI, Kazuhito)[JP/JP]</li> <li>〒300-2611 茨城県つくば市大久保3番地</li> <li>萬有製薬株式会社 つくば研究所内 Ibaraki, (JP)</li> </ul>	cyo, (JP)	SN, TD, TG), ARIPO特許 TZ, UG, ZW), ユーラシア	G, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, 特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,

(54) Title: NOVEL PIPERIDINE DERIVATIVES

(54)発明の名称 新規ピペリジン誘導体

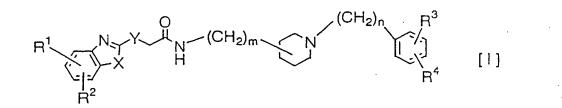
#### (57) Abstract

Compounds represented by general formula (I) wherein m is 0 or 1; n is an integer of from 1 to 3;  $R^1$  and  $R^2$  are the same or different and each represents hydrogen, halogeno, amino, etc.;  $R^3$  and  $R^4$  are the same or different and each represents hydrogen, halogeno, nitro, etc.; and X and Y are the same or different and each represents oxygen or sulfur. These compounds specifically inhibit, for example, binding of a chemokine to a chemokine receptor such as CCR3 to thereby regulate the selective migration and activation of leukocytes. Owing to this effect, these compounds are useful in treating, for example, acute and chronic inflammatory diseases such as sepsis, pneumonia, arthritis and allergic diseases, cancer, ischemic reflow failure, arteriosclerosis, rejection reaction in association with organ transplantation, human immunologic deficiency syndrome, etc., in particular, acute and chronic inflammatory diseases and human immunologic deficiency syndrome.

(1)

(57)要約

本発明は一般式[]]



[式中、mは0又は1を;nは1ないし3の整数を;R'及びR'は同 ー又は異なって、水素原子、ハロゲン原子、アミノ基等を;R'及び R'は同一又は異なって、水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基等を; X及びYは同一又は異なって、酸素原子又は硫黄原子を意味する]で 表される化合物等に関する。

本発明の化合物は、例えばCCR3等のケモカイン受容体へのケモ カインの結合を特異的に阻害して、白血球の選択的な遊走及び活性化 を抑制することにより、例えば敗血症、肺炎、関節炎、アレルギー性 疾患等の急性及び慢性炎症性疾患、癌、虚血再潅流障害、動脈硬化 症、臓器移植手術時の拒絶反応又はヒト免疫不全症候群等、中でも急 性及び慢性炎症性疾患又はヒト免疫不全症候群等の処置剤として有用 である。

PCTに基づいて公開される国際出 AE アラブ首長国連邦 AG アンティグア・バーブーダ AL アルバニア AT オーストリア AU オーストラリア AU オーストラリア AZ オゼルバイン BA ボズニア・ヘルツェゴビナ BB バルギトス BF ブルギナ・ファソ BG ブルガリア BJ ベナン BR ブラジル BR ブラジルシ CF 中央アフリカ CG コンイス CH コイス CH コイス CH コスタ・リカ CR コスタ・リカ CR コスタ・リカ CR コスタ・リカ	出願 のパ アフ レ カ シン フ ミルジトインシン レ シ ル ジ ト イ ン フ ジ ミ ル ジ ト イ ン フ ジ ミ ル ジ ト イ ン ン ン デ ェ ス イ マ ジ ド ア エ ス フ フ ガ 閣 ヴ ル ン ト イ ン ン ン ト イ ン ン ト イ ン ン ン ト イ ン ン ン ト イ ン フ ン ガ 閣 レ レ ア キ ェ ジ ト イ ン ン ン ト イ ン フ ン ガ 閣 レ レ ト ア エ ス フ フ ガ 期 ロ レ ン ト イ ン フ ン ド ド ア エ ス フ フ ガ 期 国 レ ン ト イ ン ラ ス グ ク グ ル ジ ト イ シ ス グ レ ン ト イ ン ラ ス グ ク ガ 男 ア ト ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン ン	に掲載されたPCT加盟国を同定するた KZ カザフスタン LC セントルシア LI リヒテンシュタイン LK スリッ・ランカ LR リベリア LS レソトア LT リトヤンブルグ LV ラトウィア MA モロッコ MC モナコ MD モルドヴィア MC モナコ ア MC モナコ MC モナコ MC モナコーゴスラヴィア 共和国 ML マリ MN モンゴル MR モージタニア MW マチドニア MW マチドコ MZ モザンビーク NE ニジェール NE ニジェール NE ニジェー NE ニジェーランド PL ポルトガル RO ルーマニア	ために使用されるコード(参考情報) RU ロシア SD スウェグン SE スウェデン SE シンガガニアン SK スロヴァーレ SL シエネガル SZ チャーゴキア TJ タジャンド TG トーゴキスタン TR トルコニダッド・トバゴ TZ タンヴィイナ US ウガーイ US サポーチ US サポーチ US サポーチ TZ タンディー TA ウクライナ US サポーチ US サポーチ YU ユーデースラヴィア ZA 南アフリカエ
CM カメルーン CN 中国 CR コスタ・リカ CU キューバ CY キプロス CZ チェッコ DE ドイツ DK デンマーク	1 N インド 1 S イイスリア J F ドロ ドロ ドロ ドロ ドロ ドロ ドロ ドロ ドロ ドロ	MZ モザンビーク NE ニジェール NL オランダ NO ノールウェー NZ ニューランド PL ポーランド PT ポルトガル RO ルーマニア	VN ヴェトナム YU ユーゴースラヴィア ZA 南アフリカ共和国 ZW ジンパブエ

WO 00/53600

Y

## 明細書

新規ピペリジン誘導体

5 技術分野

本発明は医薬の分野で有用である。更に詳しくは、本発明の化合物は、白血球 遊走因子であるケモカインに対する拮抗作用を有することにより、白血球の選択 的な遊走及び活性化を抑制し、例えば敗血症、肺炎、関節炎、アレルギー性疾患 等の急性及び慢性炎症性疾患、癌、虚血再潅流障害、動脈硬化症、臓器移植手術 時の拒絶反応、ヒト免疫不全症候群等の処置剤として有用である。

#### 背景技術

10

ケモカイン類は、分子量約一万前後のポリペプチド性白血球遊走因子であり、 構造の類似したペプチドファミリーが少なくとも三十種見出されている。また、

15 これらケモカイン類の結合するケモカイン受容体は白血球上に少なくとも十七種 類存在し、白血球の選択的な遊走及び活性化を介して多くの炎症性疾患において 中心的な役割を果たしているものと考えられている[最新医学、53巻、5-1 1頁(1998年);ザ・ニュー・イングランド・ジャーナル・オブ・メディシ ン(The New England Journal of Medicin
20 e)、338巻、426-445頁(1998年);イムニティー(Immun ity)、9巻、1-11頁(1998年)]。

したがって、ケモカイン受容体へのケモカインの結合を特異的に阻害する物質 は、白血球の選択的な遊走及び活性化を抑制し、敗血症、肺炎、関節炎、アレル ギー性疾患等の急性及び慢性炎症性疾患、癌、虚血再潅流障害、動脈硬化症、臓 器移植手術時の拒絶反応、ヒト免疫不全症候群等の治療又は予防のための医薬品 として有用であると考えられる。

また、ケモカイン受容体のうち、CCR3は好酸球上に特異的に発現し、アレ ルギー性疾患や、好酸球特異的浸潤を特徴とする疾患で中心的な受容体として働

10

\_ ==

2

いていることが明らかになっている。更に、最近、ケモカイン受容体が、AID Sウイルス(HIV)の標的細胞への感染に重要な受容体であることが同定され たが[ネイチャー(Nature)、381巻、661-666頁及び667-673頁(1996年)]、ある種のHIVウイルスはCCR3を受容体として 利用することが明らかになっている[セル(Cell)、85巻、1149-1 158頁(1996年)]。

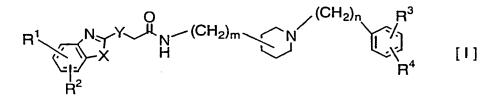
したがって、CCR3へのケモカインの結合を特異的に阻害する物質は、好酸 球の選択的な遊走及び活性化を抑制し、アレルギー性疾患を含めた急性及び慢性 炎症性疾患、更にヒト免疫不全症候群等の治療又は予防のための医薬品として有 用であると考えられる。

#### 発明の開示

本発明の目的は、例えばCCR3等のケモカイン受容体へのケモカインの結合を特異的に阻害して、白血球の選択的な遊走及び活性化を抑制することにより、

15 例えば敗血症、肺炎、関節炎、アレルギー性疾患等の急性及び慢性炎症性疾患、 癌、虚血再潅流障害、動脈硬化症、臓器移植手術時の拒絶反応又はヒト免疫不全 症候群等の処置剤を提供することである。

本発明者らは、一般式[I]



- 20 [式中、mは0又は1を;nは1ないし3の整数を;R<sup>1</sup>及びR<sup>2</sup>は同一又は異なって、水素原子、ハロゲン原子、低級アルコキシ基、アミノ基、低級アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、低級アルキルアミノカルボニル基、ジ低級アルキルアミノカルボニル基、アラルキルアミノカルボニル基、ヘテロアリールアルキルアミノカルボニル基又はアシルアミノ基を;R<sup>3</sup>及びR<sup>4</sup>は同一又は異なって、
- 25 水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基又はアミノ基を;X及びYは同一 又は異なって、酸素原子又は硫黄原子を意味する]で表される化合物がケモカイ

15

ン受容体拮抗作用を有することを見出し、本発明を完成した。

一般式[I]で表される本発明化合物は、例えばCCR3等のケモカイン受容体へのケモカインの結合を特異的に阻害して、白血球の選択的な遊走及び活性化を抑制することにより、例えば敗血症、肺炎、関節炎、アレルギー性疾患等の急性及び慢性炎症性疾患、癌、虚血再潅流障害、動脈硬化症、臓器移植手術時の拒絶反応又はヒト免疫不全症候群等、中でも急性及び慢性炎症性疾患又はヒト免疫不全症候群等の処置剤として有用である。

本発明は、一般式[I]で表される化合物又はその塩並びにその製造法及び用途に関する。

10 本明細書に記載された記号及び用語について説明する。

「ハロゲン原子」とは、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を意味 し、例えば塩素原子等が好適である。

「低級アルキル基」とは、炭素数1ないし6の直鎖状又は分岐状のアルキル基 を意味し、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、 イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、イソペン

チル基、ネオペンチル基、tert-ペンチル基、1-メチルブチル基、2-メ
チルブチル基、1,2-ジメチルプロピル基、1-エチルプロピル基、ヘキシル
基、イソヘキシル基、1-メチルペンチル基、2-メチルペンチル基、3-メチ
ルペンチル基、1,1-ジメチルブチル基、1,2-ジメチルブチル基、2,2ジメチルブチル基、1-エチルブチル基、1,1,2-トリメチルプロピル基、

1, 2, 2-トリメチルプロピル基、1-エチル-2-メチルプロピル基、1-エチル-1-メチルプロピル基等が挙げられる。

「低級アルコキシ基」とは、前記低級アルキル基を有するアルコキシ基、即ち、 炭素数1ないし6のアルコキシ基を意味し、例えばメトキシ基、エトキシ基、プ ロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、イソブトキシ基、tert-ブト キシ基、ペンチルオキシ基等が挙げられ、中でもメトキシ基、エトキシ基等が好 適である。

「低級アルコキシカルボニル基」とは、前記低級アルコキシ基を有するアルコ キシカルボニル基、即ち、炭素数2ないし7のアルコキシカルボニル基を意味し、

例えばメトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、プロポキシカルボニル基、 イソプロポキシカルボニル基、プトキシカルボニル基、イソプトキシカルボニル 基、tert-ブトキシカルボニル基、ペンチルオキシカルボニル基等が挙げら れ、中でもエトキシカルボニル基等が好適である。

「低級アルキルアミノカルボニル基」とは、前記低級アルキル基にモノ置換されたアミノカルボニル基を意味し、例えばメチルアミノカルボニル基、エチルアミノカルボニル基、プロピルアミノカルボニル基、イソプロピルアミノカルボニル基、バチルアミノカルボニル基、sec-ブチルアミノカルボニル基、ter
 エチルアミノカルボニル基等が挙げられ、中でもメチルアミノカルボニル基、
 エチルアミノカルボニル基等が好適である。

「ジ低級アルキルアミノカルボニル基」とは、前記低級アルキル基にジ置換さ れたアミノカルボニル基を意味し、例えばジメチルアミノカルボニル基、ジエチ ルアミノカルボニル基、エチルメチルアミノカルボニル基、ジプロピルアミノカ ルボニル基、メチルプロピルアミノカルボニル基、ジイソプロピルアミノカルボ ニル基等が挙げられ、中でもジメチルアミノカルボニル基、ジエチルアミノカル ボニル基等が好適である。

「アラルキルアミノカルボニル基」とは、アラルキル基にモノ置換又はジ置換されたアミノカルボニル基を意味する。

該アラルキル基とは、例えばフェニル基、ナフチル基又はアントリル基等のア
20 リール基を有する前記低級アルキル基を意味し、例えばベンジル基、1-フェニ ルエチル基、2-フェニルエチル基、1-フェニルプロピル基、3-フェニルプ ロピル基、1-フェニルブチル基、4-フェニルブチル基、1-ナフチルメチル 基、2-ナフチルメチル基、1-(1-ナフチル)エチル基、2-(1-ナフチ ル)エチル基、1-(2-ナフチル)エチル基、2-(2-ナフチル)エチル基
25 等が挙げられ、中でもベンジル基、2-フェニルエチル基等が好適である。

したがって、当該アラルキルアミノカルボニル基としては、例えばベンジルア ミノカルボニル基、2-フェニルエチルアミノカルボニル基等が好適である。

「ヘテロアリールアルキルアミノカルボニル基」とは、ヘテロアリールアルキ ル基にモノ置換又はジ置換されたアミノカルボニル基を意味する。

該ヘテロアリールアルキル基とは、ピロリル基、フリル基、チエニル基、イミダゾリル基、ピラゾリル基、チアゾリル基、イソチアゾリル基、オキサジアゾリル基、オキサジアゾリル基、
イソオキサゾリル基、トリアゾリル基、オキサジアゾリル基、チアジアゾリル基、
ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基及びピリダジニル基からなる群より
選択されるヘテロアリール基を有する前記低級アルキル基を意味し、例えば2ピリジルメチル基、3-ピリジルメチル基、4-ピリジルメチル基、1-(2ピリジル)エチル基、1-(3-ピリジル)エチル基、1-(4-ピリジル)エ
チル基、2-(2-ピリジル)エチル基、2-(3-ピリジル)エチル基、2(4-ピリジル)エチル基、3-(2-ピリジル)プロピル基等が挙げられ、中でも2-ピリジルメチル基、3-ピリジルメチル基等が好適である。

したがって、当該ヘテロアリールアルキルアミノカルボニル基としては、例え ば2-ピリジルメチルアミノカルボニル基、3-ピリジルメチルアミノカルボニ ル基等が好適である。

「アシルアミノ基」とは、低級アルカノイル基、低級アルケノイル基、低級ア 15 ルキノイル基又はアロイル基、好ましくは低級アルカノイル基又はアロイル基に モノ置換又はジ置換されたアミノ基を意味する。

該低級アルカノイル基とは、炭素数1ないし7のアルカノイル基を意味し、例 えばホルミル基、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、イソブチリル基、 バレリル基、イソバレリル基、ピバロイル基等が挙げられる。

20 該低級アルケノイル基とは、炭素数3ないし7のアルケノイル基を意味し、例 えばアクリロイル基、メタクリロイル基、クロトノイル基等が挙げられる。

該低級アルキノイル基とは、炭素数3ないし7のアルキノイル基を意味し、例 えばプロピオロイル基等が挙げられる。

該アロイル基とは、炭素数7ないし11のアロイル基を意味し、例えばベンゾ 25 イル基、1-ナフトイル基、2-ナフトイル基等が挙げられる。

したがって、当該アシルアミノ基としては、例えばアセチルアミノ基、ベンゾ イルアミノ基等が好適である。

ー般式 [I] で表される化合物の「塩」とは、医薬として許容されうる慣用的 なものを意味し、例えばアミノ基を有する場合の当該アミノ基又は塩基性の複素 環基を有する場合の当該塩基性複素環基における酸付加塩の塩類を挙げることが できる。

該酸付加塩としては、例えば塩酸塩、硫酸塩、硝酸塩、りん酸塩、過塩素酸塩 等の無機酸塩;例えばマレイン酸塩、フマール酸塩、酒石酸塩、くえん酸塩、ア

5 スコルビン酸塩、トリフルオロ酢酸塩等の有機酸塩;例えばメタンスルホン酸塩、 イセチオン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、p-トルエンスルホン酸塩等のスルホ ン酸塩等が挙げられる。

「処置剤」とは各種疾患に対して治療及び/又は予防の目的で供せられる薬剤 を意味する。

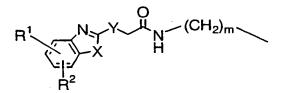
前記一般式[I]で表される本発明の化合物を更に具体的に開示するため、式
 [I]において用いられる各種記号につき、その好適な具体例を挙げて更に詳細
 に説明する。

本発明の一般式 [I]の化合物は、その置換基の態様によって、光学異性体、 ジアステレオ異性体、幾何異性体等の立体異性体が存在する場合があるが、本発

15 明の一般式 [I] の化合物はこれら全ての立体異性体及びそれらの混合物をも包 含する。

mは0又は1を意味する。

式



20 で表される基は、隣接するピペリジン環上の置換可能な任意の位置に置換することができるが、mが0の場合は、当該ピペリジン環の4位への置換が好適であり、 mが1の場合は、当該ピペリジン環の3位への置換が好適である。

mとしては、0が好適である。

nは1ないし3の整数を意味するが、特に1が好適である。

25 R<sup>1</sup>及びR<sup>2</sup>は同一又は異なって、水素原子、ハロゲン原子、低級アルコキシ基、 アミノ基、低級アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、低級アルキルアミノ カルボニル基、ジ低級アルキルアミノカルボニル基、アラルキルアミノカルボニ ル基、ヘテロアリールアルキルアミノカルボニル基又はアシルアミノ基を意味し、 中でも水素原子、ハロゲン原子、低級アルコキシ基、アミノ基、低級アルコキシ カルボニル基、カルバモイル基、低級アルキルアミノカルボニル基、ジ低級アル キルアミノカルボニル基、ヘテロアリールアルキルアミノカルボニル基、アシル アミノ基等が好適である。

5

R<sup>1</sup>及びR<sup>2</sup>は、式



で表される基上の置換可能な任意の位置に置換することができるが、特に、式



10

15

で表される置換位置が好適である。また、このとき、R<sup>1</sup>としては、例えば水素 原子、低級アルコキシ基、アミノ基、低級アルコキシカルボニル基、カルバモイ ル基、低級アルキルアミノカルボニル基、ジ低級アルキルアミノカルボニル基、 ヘテロアリールアルキルアミノカルボニル基、アシルアミノ基等が好ましく、R <sup>2</sup>としては、例えば水素原子、ハロゲン原子等が好ましい。

R<sup>3</sup>及びR<sup>4</sup>は同一又は異なって、水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ 基又はアミノ基を意味し、中でもハロゲン原子、ニトロ基等が好適である。

R<sup>3</sup>及びR<sup>4</sup>は、式



20

で表される基上の置換可能な任意の位置に置換することができるが、特に、式

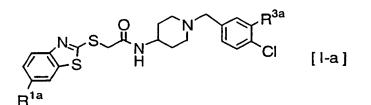
Ϋ́, μ

で表される置換位置が好適である。また、このとき、R<sup>3</sup>としては、例えば塩素 原子、ニトロ基等が好ましく、R<sup>4</sup>としては、例えば塩素原子等が好ましい。

X及びYは同一又は異なって、酸素原子又は硫黄原子を意味するが、ともに硫

#### 黄原子が好適である。

したがって、一般式 [I] で表される化合物のうち、一般式 [I-a]



[式中、R<sup>1</sup><sup>a</sup>は水素原子、低級アルコキシ基、アミノ基、低級アルコキシカルボ ニル基、カルバモイル基、低級アルキルアミノカルボニル基、ジ低級アルキルア 5 ミノカルボニル基、ヘテロアリールアルキルアミノカルボニル基又はアシルアミ ノ基を:R<sup>3</sup>\*は塩素原子又はニトロ基を意味する]で表される化合物等が好適で あり、中でもR<sup>3</sup>\*が塩素原子であって、かつ、R<sup>1</sup>\*がアミノ基、カルバモイル基、 低級アルキルアミノカルボニル基、ジ低級アルキルアミノカルボニル基、ヘテロ アリールアルキルアミノカルボニル基又はアシルアミノ基、より好ましくはアミ

10

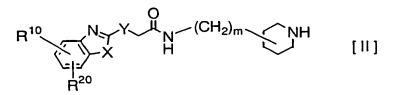
ノ基の化合物等が好適である。

次に本発明化合物の製造法について説明する。

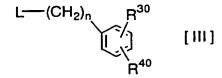
一般式 [I] で表される本発明化合物は、例えば下記の製造法1、2又は3に 示す方法により製造することができる。

製造法1 15

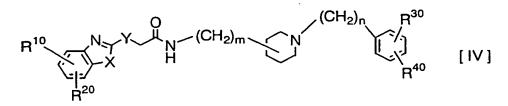
一般式 [ I I ]



[式中、R<sup>10</sup>及びR<sup>20</sup>は同一又は異なって、水素原子、ハロゲン原子、低級アル コキシ基、保護されていてもよいアミノ基、低級アルコキシカルボニル基、カル バモイル基、低級アルキルアミノカルボニル基、ジ低級アルキルアミノカルボニ 20 ル基、アラルキルアミノカルボニル基、ヘテロアリールアルキルアミノカルボニ ル基又はアシルアミノ基を意味し、m、X及びYは前記の意味を有する]で表さ れる化合物と、一般式 [ I I I ]



[式中、Lは脱離基を;R<sup>30</sup>及びR<sup>40</sup>は同一又は異なって、水素原子、ハロゲン 原子、ニトロ基、シアノ基又は保護されていてもよいアミノ基を意味し、nは前 記の意味を有する]で表される化合物とを反応させ、一般式[IV]



[式中、m、n、R<sup>10</sup>、R<sup>20</sup>、R<sup>30</sup>、R<sup>40</sup>、X及びYは前記の意味を有する] で表される化合物とし、必要に応じ保護基を除去することにより、一般式[I] で表される化合物を得ることができる。

Lで表される「脱離基」としては、例えば塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等 10 のハロゲン原子;メタンスルホニルオキシ基等のアルキルスルホニルオキシ基又 はp-トルエンスルホニルオキシ基等のアリールスルホニルオキシ基等が挙げら れる。

上記反応において、反応物質中に反応に関与しないアミノ基が存在する場合、 当該アミノ基は、適宜、アミノ基の保護基で保護した後に反応を行い、反応後に 当該保護基を除去することが好ましい。

アミノ基の保護基としては、例えばペンジル基、p-メトキシベンジル基、p-ニトロベンジル基、ベンズヒドリル基、トリチル基等のアラルキル基;例えばホ ルミル基、アセチル基、プロピオニル基等の低級アルカノイル基;例えばフェニ ルアセチル基、フェノキシアセチル基等のアリールアルカノイル基;例えばメト

20 キシカルボニル基、エトキシカルボニル基、t-ブトキシカルボニル基等の低級 アルコキシカルボニル基;例えば2-プロペニルオキシカルボニル基等のアルケ ニルオキシカルボニル基;例えばペンジルオキシカルボニル基、p-ニトロベン ジルオキシカルボニル基等のアラルキルオキシカルボニル基;例えばトリメチル シリル基、t-ブチルジメチルシリル基等の低級アルキルシリル基等が挙げられ、

5

••••

特に、 t ーブトキシカルボニル基、ベンジルオキシカルボニル基等が好ましい。 一般式 [II] で表される化合物と一般式 [III] で表される化合物との反 応は、適当な溶媒中、通常、両者をほぼ等モル量又はどちらか一方を少過剰量(例 えば、式 [II] の化合物1モルあたり式 [III] の化合物1~1.3モルの 割合で)使用して行われるが、必要に応じてどちらか一方を大過剰使用して行う

5 割合で)使用して行われるが、必要に応じてどちらか一方を大過剰使用して行う こともできる。また必要に応じて適当な塩基や反応助剤を用いて行うこともでき る。

溶媒としては、例えばジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン等 のエーテル類;ベンゼン、トルエン、クロロベンゼン、キシレン等の芳香族炭化

10 水素類;ジメチルスルホキシド、N,N-ジメチルホルムアミド、アセトニトリル、ヘキサメチルリン酸トリアミド等の非プロトン性極性溶媒、又はそれらの混合溶媒等が挙げられる。

また、用いうる塩基としては、例えば炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム 等のアルカリ金属重炭酸塩;例えば炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等のアルカリ

- 15 金属炭酸塩;例えばトリメチルアミン、トリエチルアミン、N, N-ジイソプロ ピルエチルアミン、N-メチルモルホリン、N-メチルピロリジン、N-メチル ピペリジン、N, N-ジメチルアニリン、1, 8-ジアザビシクロ[5.4.0] ウンデカ-7-エン(DBU)、1, 5-ジアザビシクロ[4.3.0]ノナ-5-エン(DBN)等の第3級脂肪族アミン;例えばピリジン、4-ジメチルア
  20 ミノピリジン、ピコリン、ルチジン、キノリン、イソキノリン等の芳香族アミン

当該塩基の使用量は、通常、式 [II]の化合物1モルに対して、1モル〜過 剰モル、好ましくは1〜3モルとすることができる。

25 上記反応に使用しうる反応助剤としては、例えば、ヨウ化リチウム、ヨウ化ナトリウム、ヨウ化カリウム等のアルカリ金属ヨウ化物が挙げられ、特にヨウ化カリウムが好ましい。

当該反応助剤の使用量は、通常、式 [II]の化合物に対して、触媒量ないし 過剰量、好ましくは触媒量ないし1当量とすることができる。

反応温度は、通常、約0℃~反応に用いる溶媒の沸点までの温度が用いられ、 また反応時間は10分間~48時間とすることができるが、必要に応じてこれ以 上又はこれ以下の条件を用いることもできる。

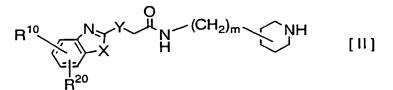
反応終了後、通常の処理を行い、一般式[IV]で表される化合物の粗生成物
 を得ることができる。このようにして得られた一般式[IV]で表される化合物
 を、常法に従って精製し、又は精製することなく、必要に応じて、アミノ基の保
 護基の除去反応を行うことにより、一般式[I]の化合物を製造することができる。

保護基の除去法は、当該保護基の種類及び目的化合物 [I]の安定性等により 10 異なるが、それ自体公知の方法、例えばプロテクティブ・グループス・イン・オー ガニック・シンセシス(Protective Groups in Orga nic Synthesis)、T.W.グリーン(T.W.Greene)著、 John Wiley & Sons社(1981年)等に記載の方法又はそれ に準ずる方法に従って、例えば酸又は塩基を用いる加溶媒分解、すなわち、例え

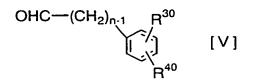
15 ば0.01モル〜大過剰の酸、好ましくはトリフルオロ酢酸、ギ酸、塩酸等、又は等モル〜大過剰の塩基、好ましくは水酸化カリウム、水酸化カルシウム等を作用させる方法;水素化金属錯体等を用いる化学的還元又はパラジウムー炭素触媒、 ラネーニッケル触媒等を用いる接触還元等により行われる。

製造法2

20 一般式 [ I I ]

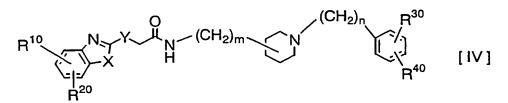


[式中、m、R<sup>10</sup>、R<sup>20</sup>、X及びYは前記の意味を有する]で表される化合物と、一般式 [V]



12

[式中、n、R<sup>3</sup><sup>o</sup>及びR<sup>4</sup><sup>o</sup>は前記の意味を有する]で表される化合物とを、還元 剤の存在下又は接触還元下に反応させ、一般式 [IV]



[式中、m、n、R<sup>10</sup>、R<sup>20</sup>、R<sup>30</sup>、R<sup>40</sup>、X及びYは前記の意味を有する] で表される化合物とし、必要に応じ保護基を除去することにより、一般式[I] で表される化合物を得ることができる。

一般式 [I I] で表される化合物と一般式 [V] で表される化合物との還元的 アルキル化反応は、通常、両者を等モル又はいずれか一方を少過剰モル用いて行 われる。

- 10 反応は、通常、反応に悪影響を及ぼさない不活性溶媒中で行われ、当該不活性 溶媒としては、例えばメタノール、エタノール等のアルコール類;例えばジエチ ルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類;ベンゼン、トル エン等の芳香族炭化水素類;塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロ ロエタン、トリクロロエチレン等のハロゲン化炭化水素類、又はそれらの混合溶
- 15 媒等が挙げられ、特にメタノール、エタノール、テトラヒドロフラン、トルエン、
   塩化メチレン、クロロホルム、ジクロロエタン等が好ましい。

本反応は、例えば水素化ホウ素ナトリウム、シアノ水素化ホウ素ナトリウム、 水素化リチウムアルミニウム、トリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウム等の水素 化金属錯体等の存在下、又は例えばパラジウム-炭素触媒、ラネーニッケル触媒 等を用いた接触還元下に行うことができ、例えば水素化ホウ素ナトリウム、シア ノ水素化ホウ素ナトリウム、トリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウム等の水素化 金属錯体を用いて行うことが好ましい。

また、本反応は、いわゆるシッフ塩基が生成しやすい弱酸性下で行うことが好 ましく、このような条件下で還元反応を行う場合、酸性下で比較的安定なシアノ 水素化ホウ素ナトリウム、トリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウム等を用いるこ とが好ましい。

25

還元剤として水素化金属錯体を用いる場合、還元剤の使用量は、通常、式[I I]の化合物1モルに対して、1モル〜過剰モル、好ましくは1〜10モルとす ることができる。

また、シッフ塩基が生成しやすい弱酸性下とするためのpH調節に用いうる酸 5 としては、例えばp-トルエンスルホン酸、塩酸、酢酸、トリフルオロ酢酸等が 挙げられる。

反応温度は、通常、約-30℃~約200℃、好ましくは約0℃~約100℃ であり、また、反応時間は、通常、10分間~7日間、好ましくは10分間~2 4時間である。

10 接触還元反応における水素圧は、通常、常圧~5気圧が好ましく、また触媒の
 使用量は、原料の化合物[II]の重量1に対して、通常、1/100~1倍量、
 好ましくは1/100~1/10倍量である。

上記反応において、反応物質中に反応に関与しないアミノ基が存在する場合、 当該アミノ基は、適宜、アミノ基の保護基で保護した後に反応を行い、反応後に 当該保護基を除去することが好ましい。

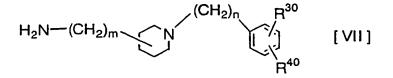
反応終了後、一般式 [IV] で表される化合物に保護基が存在する場合、当該 保護基を除去した後に、又は生成物に保護基が存在しない場合はそのまま通常の 処理を行い、一般式 [I] の化合物を製造することができる。

保護基の除去及び後処理等は、前記製造法1に記載した方法がそのまま適用で 20 きる。

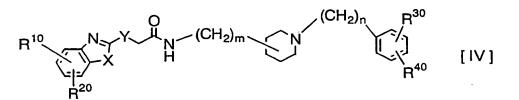
製造法3

一般式 [VI]

[式中、R<sup>10</sup>、R<sup>20</sup>、X及びYは前記の意味を有する]で表されるカルボン酸又 25 はその反応性誘導体と、一般式 [VII]



[式中、m、n、R<sup>30</sup>及びR<sup>40</sup>は前記の意味を有する]で表される化合物とを反応させ、一般式[IV]



5 [式中、m、n、R<sup>10</sup>、R<sup>20</sup>、R<sup>30</sup>、R<sup>40</sup>、X及びYは前記の意味を有する] で表される化合物とし、必要に応じ保護基を除去することにより、一般式[I] で表される化合物を得ることができる。

一般式 [VI] で表されるカルボン酸と一般式 [VII] で表される化合物と の反応は、通常、適当な溶媒中、縮合剤を用いて行うことができる。

- 10 この際使用できる縮合剤としては、例えば、N,N'-ジシクロヘキシルカル ボジイミド、1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド、 ジフェニルホスホリルアジド、ジピリジルジスルフィド-トリフェニルホスフィ ン等が挙げられ、特に1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボ ジイミドが好ましい。
- 15 これら縮合剤の使用量は厳密に制限されるものではないが、通常、化合物 [V
   II]1モルに対して1~5当量、特に1~2当量の範囲内とすることができる。
   また、上記縮合反応は、必要に応じて、塩基の存在下で実施することができ、
   用いうる塩基としては、例えば、ピリジン、4-ジメチルアミノピリジン、ピコリン、ルチジン、キノリン、イソキノリン等の芳香族アミンが挙げられ、特に4 20 ジメチルアミノピリジンが好ましい。
  - 当該塩基の使用量は、化合物 [VII]1モルに対して1モルないし過剰モル、 好ましくは1~5モルである。

また溶媒としては、例えば、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、N, N-ジメチルホルムアミド、ジオキサン、ベンゼン、トルエン、クロロベンゼン、塩

PCT/JP00/01479

15

化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、トリクロロエチレン、 又は上記溶媒の混合物が挙げられ、特にジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、 N.N-ジメチルホルムアミド、ジオキサンが好ましい。

反応温度は、通常、-70℃ないし反応に用いる溶媒の沸点、好ましくは-2 5 0℃~100℃の範囲内とすることができ、かかる条件下に反応は、通常、5分 間~7日間、好ましくは10分間~24時間で終了せしめることができる。

式 [VI]のカルボン酸に対する式 [VII]の化合物の使用割合は、厳密に 制限されるものではなく、これら化合物の種類や用いる反応条件等に応じて変え ることができるが、通常、式 [VI]のカルボン酸1モルあたり式 [VII]の

10 化合物1~5モル、好ましくは1~2モルの範囲内で使用することができる。 また、一般式[VI]のカルボン酸の反応性誘導体と式[VII]の化合物と を縮合させることによっても、一般式[IV]で表される化合物を得ることがで きる。

式 [VI]のカルボン酸の反応性誘導体としては、例えばエステル化又はアミ 15 ド化反応においてカルボキシル基の活性化のために有機合成化学の分野で通常使 用される、例えば混合酸無水物、活性エステル、活性アミド等が挙げられる。

式 [VI]のカルボン酸の混合酸無水物は、式 [VI]のカルボン酸を常法に 従って、例えばクロロ炭酸エチル等のクロロ炭酸アルキル;アセチルクロリド、 ピバロイルクロリド等の脂肪族カルボン酸クロリド等と反応させることにより得

- 20 ることができ、活性エステルは、式 [VI]のカルボン酸を常法に従って、例えばN,N'ージシクロヘキシルカルボジイミド、1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド、ジフェニルホスホリルアジド、ジピリジルジスルフィド-トリフェニルホスフィン等の縮合剤の存在下、例えばN-ヒドロキシスクシンイミド、N-ヒドロキシフタルイミド、1-ヒドロキシベンゾトリ
- 25 アゾール等のN-ヒドロキシ化合物;4-ニトロフェノール、2,4-ジニトロフェノール、2,4,5-トリクロロフェノール、ペンタクロロフェノール等のフェノール化合物等と反応させ得ることができ、活性アミドは、式[VI]のカルボン酸を常法に従って、例えば1,1'-カルボニルジイミダゾール、1,1'-カルボニルビス(2-メチルイミダゾール)等と反応させることにより得ること

ができる。

5

式 [VI]のカルボン酸の反応性誘導体と式 [VII]の化合物との縮合反応 は、不活性な溶媒中で行うことが好ましく、そのような不活性有機溶媒としては、 例えばジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、N, N-ジメチルホルムアミド、 ジオキサン、ベンゼン、トルエン、クロロベンゼン、塩化メチレン、クロロホル

ンスキリン、ペンビン、ドルエン、クロロペンビン、塩化ステレン、クロロホル ム、四塩化炭素、ジクロロエタン、トリクロロエチレン又は上記溶媒の混合物が 挙げられ、特に塩化メチレン、クロロホルム、ジエチルエーテル、テトラヒドロ フラン、N, N-ジメチルホルムアミド、ジオキサン等が好ましい。

反応温度は、通常、-70℃ないし反応に用いる溶媒の沸点、好ましくは-2
 10 0℃~100℃であり、反応時間は、通常、5分間~7日間、好ましくは10分間~24時間である。

また、式 [VI]のカルボン酸の反応性誘導体に対する式 [VII]の化合物 の使用割合は厳密に制限されるものではなく、該反応性誘導体の種類等に応じて 変えることができるが、通常、式 [VI]のカルボン酸の反応性誘導体1モルあ

15 たり式 [VII] の化合物は1~5モル、好ましくは1~2モルの範囲内で用いることができる。

上記反応において、反応物質中に反応に関与しないアミノ基が存在する場合、 当該アミノ基は、適宜、アミノ基の保護基で保護した後に反応を行い、反応後に 当該保護基を除去することが好ましい。

20 反応終了後、一般式 [IV] で表される化合物に保護基が存在する場合、当該 保護基を除去した後に、又は生成物に保護基が存在しない場合はそのまま通常の 処理を行い、一般式 [I]の化合物を製造することができる。

保護基の除去及び後処理等は、前記製造法1に記載した方法がそのまま適用で きる。

25 上記の方法により得られた一般式 [I]の化合物の単離・精製は、例えばシリ カゲル、吸着樹脂等を用いるカラムクロマトグラフィー、液体クロマトグラフィー、 溶媒抽出又は再結晶・再沈澱等の常用の分離手段を単独又は適宜組み合わせて行 うことにより達成される。

一般式[I]の化合物は、常法により医薬として許容されうる塩とすることが

17

!

でき、また逆に塩から遊離化合物への変換も常法に従って行うことができる。

上記製造法1、2又は3において、R<sup>10</sup>、R<sup>20</sup>、R<sup>30</sup>又はR<sup>40</sup>として定義される「保護されていてもよいアミノ基」に替えて、ニトロ基である化合物を反応に用いた後、適当な工程で当該ニトロ基を還元してアミノ基へと変換することにより、アミノ基を有する所望の化合物を得ることができる。

ニトロ基の還元反応は、それ自体有機化学の分野でよく知られた方法で行うこ とができ、当該還元方法としては、例えば還元剤として、鉄、若しくは塩化銅及 び水素化ホウ素カリウムを用いる方法、又はラネーニッケル触媒等を用いる接触 還元法が挙げられる。

10 また、R<sup>10</sup>、R<sup>20</sup>、R<sup>30</sup>又はR<sup>40</sup>(あるいはR<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>又はR<sup>4</sup>)として 定義される各種置換基は、適当な工程で、それ自体有機化学の分野でよく知られ た方法にて他の所望の置換基へと変換することができる。

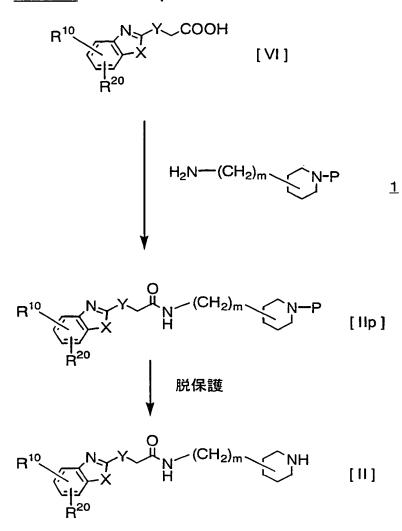
例えばR<sup>10</sup>、R<sup>20</sup>、R<sup>30</sup>又はR<sup>40</sup>(あるいはR<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>又はR<sup>4</sup>)として アミノ基が存在する場合、該アミノ基をアシルアミノ基に変換するか、低級アル

15 コキシカルボニル基が存在する場合、それらをカルバモイル基、低級アルキルア ミノカルボニル基、ジ低級アルキルアミノカルボニル基、アラルキルアミノカル ボニル基又はヘテロアリールアルキルアミノカルボニル基に変換することもでき る。

アミノ基のアシルアミノ基への変換は、常法に従って、相当するカルボン酸化 合物と縮合させることにより行うことができ、低級アルコキシカルボニル基の上 記のカルバモイル基、低級アルキルアミノカルボニル基、ジ低級アルキルアミノ カルボニル基等への変換は、直接所望の化合物に対応するアミン化合物を反応さ せるか、一旦カルボキシル基に変換した後、常法に従って、所望の化合物に対応 するアミン化合物と縮合させることにより行うことができる。

25 一般式 [II]、 [III]、 [V]、 [VI] 又は [VII] で表される化 合物は例えば市販品を用いるか、文献記載の方法又はこれらの方法に準ずる方法、 あるいは以下の方法又は参考例に記載する方法等により製造することができる。

製造法A



[式中、Pはアミノ基の保護基を意味し、m、n、R<sup>10</sup>、R<sup>20</sup>、X及びYは前記の意味を有する]

5 本製造法は一般式 [II] で表される化合物の製造法である。本製造法によれ ば、一般式 [VI] で表される化合物に一般式<u>1</u>で表される化合物を作用させ一 般式 [IIp] で表される化合物とし、次いで該化合物のアミノ基の保護基Pを 除去することにより一般式 [II] で表される化合物を製造することができる。

アミノ基の保護基Pとしては前記製造法1に記載したアミノ基の保護基が挙げ10 られる。

化合物 [VI]から化合物 [IIp]を製造する工程は、前記製造法3で一般 式 [VI]で表される化合物と一般式 [VII]で表される化合物とを反応させ る工程と同様に行うことができ、したがって反応条件等も同様な条件を適用する ことができる。

化合物 [IIp]のアミノ基の保護基Pを除去する工程は、前記製造法1に記載した方法がそのまま適用できる。

5 なお、一般式<u>1</u>で表される化合物は市販品を用いるか、公知の方法若しくは参 考例記載の方法又はそれらに準じる方法を必要に応じ適宜組み合わせることによ り製造することができる。

本発明化合物の医薬としての有用性は、以下に示すCCR3受容体結合阻害試 験及びヒト好酸球を用いた細胞内カルシウムイオン濃度上昇に対する抑制作用に よって実証される。

(1) ケモカイン受容体結合阻害試験

ケモカイン受容体CCR3はHEL細胞(American Type Cu lture Collection)のmRNAよりクローニングし、発現ベク ターpcDNA3(Invitrogen)に挿入した。これをCHO細胞へ導 入し、1mg/mlのG418に耐性の安定細胞株を得た。

この安定細胞株、25pM [<sup>125</sup>I] Eotaxin (2000Ci/mmo l, Amersham製) 及び被験化合物を0.4mlのKrebs-Ring er/0.1%ウシ血清アルブミン/0.1%グルコース (pH7.4) に懸濁 U、37 C、1時間インキュベートした後、予め1%ポリエチレンイミンに浸し 20 ておいたグラスフィルターGF/Cにて濾過を行い、1mlのKrebs-Ri nger/0.1%ウシ血清アルブミン/0.1%グルコース (pH7.4) に て洗浄後、グラスフィルター上の放射活性を測定した。ケモカイン受容体CCR 3に対する結合親和性は、さまざまな濃度の本発明化合物による [<sup>125</sup>I] Eo taxin結合の50%結合阻害濃度 (IC<sub>50</sub>値) で示した。その結果、実施例 25 14の化合物のIC<sub>50</sub>は2.3nMであった。

(2) CCR3アンタゴニスト活性

CCR3を安定的に発現する健常人ヒト末梢血好酸球を用い、細胞内カルシウム濃度に及ぼす本発明化合物の作用を次の方法で測定した。好酸球に4μM F ura2アセトキシメチルエステル(同仁化学研究所製)を加え、37℃にて3

10

10

PCT/JP00/01479

20

0分間インキュベートした。これを340nmと380nmで励起し、500n mの蛍光を測定し、340/380比をモニターして、これより細胞内カルシウ ム濃度を算出した。アゴニストはCCR3特異的ケモカインEotaxin(1 0nM)を用い、アンタゴニスト活性はアゴニスト刺激5分前に好酸球をさまざ まな濃度の本発明化合物で処理したときの細胞内カルシウム濃度上昇の50%抑 制率(IC<sub>50</sub>値)として求めた。その結果、実施例14の化合物のIC<sub>50</sub>は68 nMであった。

以上の結果より、本発明の化合物は例えばCCR3等のケモカイン受容体への ケモカインの結合を特異的に阻害して、白血球の選択的な遊走及び活性化を抑制 することにより、例えば敗血症、肺炎、関節炎、アレルギー性疾患等の急性及び 慢性炎症性疾患、癌、虚血再潅流障害、動脈硬化症、臓器移植手術時の拒絶反応 又はヒト免疫不全症候群等、中でも急性及び慢性炎症性疾患又はヒト免疫不全症 候群等の処置剤として有用である。

一般式 [I] で表される化合物は、経口又は非経口的に投与することができ、
そしてそのような投与に適する形態に製剤化することにより、例えば敗血症、肺炎、関節炎、アレルギー性疾患等の急性及び慢性炎症性疾患、癌、虚血再潅流障害、動脈硬化症、臓器移植手術時の拒絶反応又はヒト免疫不全症候群等の処置剤として供することができる。本発明の化合物を臨床的に用いるにあたり、その投与形態に合わせ、薬剤学的に許容される添加剤を加えて各種製剤化の後投与する
ことも可能である。その際の添加剤としては、製剤分野において通常用いられる各種の添加剤が使用可能であり、例えばゼラチン、乳糖、白糖、酸化チタン、デンプン、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、トウモロコシデンプン、マイクロクリスタリンワックス、白色ワセリン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、無水りん酸カルシウム、クエン

25 酸、クエン酸三ナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ソルビトール、ソ ルビタン脂肪酸エステル、ポリソルベート、ショ糖脂肪酸エステル、ポリオキシ エチレン、硬化ヒマシ油、ポリビニルピロリドン、ステアリン酸マグネシウム、 軽質無水ケイ酸、タルク、植物油、ベンジルアルコール、アラビアゴム、プロピ レングリコール、ポリアルキレングリコール、シクロデキストリン又はヒドロキ シプロピルシクロデキストリン等が挙げられる。

これらの添加剤との混合物として製剤化される剤形としては、例えば錠剤、カ プセル剤、顆粒剤、散剤若しくは坐剤等の固形製剤;又は例えばシロップ剤、エ リキシル剤若しくは注射剤等の液体製剤等が挙げられ、これらは、製剤分野にお ける通常の方法に従って調製することができる。なお、液体製剤にあっては、用 時に水又は他の適当な媒体に溶解又は懸濁させる形であってもよい。また、特に 注射剤の場合、必要に応じて生理食塩水又はブドウ糖液に溶解又は懸濁させても よく、更に緩衝剤や保存剤を添加してもよい。

これらの製剤は、本発明の化合物を全薬剤の1.0~100重量%、好ましく 10 は1.0~60重量%の割合で含有することができる。これらの製剤は、また、 治療上有効な他の化合物を含んでいてもよい。

本発明の化合物を敗血症、肺炎、関節炎、アレルギー性疾患等の急性及び慢性 炎症性疾患、癌、虚血再潅流障害、動脈硬化症、臓器移植手術時の拒絶反応又は ヒト免疫不全症候群等の治療薬として使用する場合、その投与量及び投与回数は、

- 15 患者の性別、年齢、体重、症状の程度及び目的とする治療効果の種類と範囲等により異なるが、一般に経口投与の場合、成人1日あたり、0.01~20mg/kgを1~数回に分けて、また非経口投与の場合は、0.002~10mg/kgを1~数回に分けて投与するのが好ましい。また、症状によっては予防的に投与することも可能である。
- 20

5

### 発明を実施するための最良の形態

実施例を挙げて本発明を更に具体的に説明するが、本発明はこれらによって何 ら限定されるものではない。

実施例1

# 25 <u>N-[(1-ベンジル-3-ピペリジル)メチル]-(2-ベンゾチアゾリルチ</u> オ)アセトアミドの合成

3-アミノメチル-1-ベンジルピペリジン12mg、(2-ベンゾチアゾリ ルチオ)酢酸20mg、1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カル ボジイミド・塩酸塩(以下、EDCI・HC1という)25mg及び1-ヒドロ

キシベンズトリアゾール27mgをクロロホルムに溶解し室温で12時間攪拌した。反応液に飽和重曹水を加えて酢酸エチル抽出し、飽和食塩水にて洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し得られた残渣を分取用薄層クロマトグラフィー(Kieselgel<sup>TM</sup>60F<sub>254</sub>、Art5744(メルク 社製)、クロロホルム/メタノール=20/1)にて精製し、表題化合物21m

5

gを無色油状物として得た。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$ ppm) : 0. 82-1. 00 (1H, m), 1. 32-1. 90 (6H, m), 2. 50-2. 70 (2H, m), 3. 09-3. 22 (2H, m), 3. 25 (1H, d, J=13. 3Hz), 3. 34 (1H, 10 d, J=13. 3Hz), 3. 94 (2H, s), 7. 12-7. 37 (6H, m), 7. 44 (1H, t, J=7. 9Hz), 7. 41-7. 55 (1H, m), 7. 77 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 84 (1H, d, J=7. 9Hz) FAB-MS (m/e, (C<sub>22</sub>H<sub>25</sub>ON<sub>3</sub>S<sub>2</sub>+H) <sup>+</sup>  $\geq$  UT) : 412

15 実施例2

N-[((3R)-1-ベンジル-3-ピペリジル)メチル]-(2-ベンゾチ アゾリルチオ)アセトアミドの合成

(3 R) - 3 - アミノメチル-1-ベンジルピペリジンを用いて実施例1と同様の方法で表題化合物を合成した。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>, δppm) : 0. 82-1. 02 (1H, m), 1. 20-2. 05 (6H, m), 2. 55-2. 75 (2H, m), 3. 19 (2 H, t, J=6. 2Hz), 3. 26 (1H, d, J=13. 2Hz), 3. 3 4 (1H, d, J=13. 2Hz), 3. 94 (2H, s), 7. 10-7. 6 0 (8H, m), 7. 77 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 85 (1H, d, J=7. 9Hz)

FAB-MS (m/e,  $(C_{22}H_{25}ON_{3}S_{2}+H)$  + UT) : 412

実施例3

N-[(1-ベンジル-3-ピペリジル)メチル]-(2-ベンゾオキサゾリル

#### チオ)アセトアミドの合成

(2-ベンゾオキサゾリルチオ)酢酸を用いて実施例1と同様の方法で表題化 合物を合成した。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>, δppm) : 0. 80-1. 08 (1H, m), 1. 5 20-2. 05 (6H, m), 2. 55-2. 80 (2H, m), 3. 10-3. 30 (2H, m), 3. 31 (1H, d, J=13. 2Hz), 3. 39 (1H, d, J=13. 2Hz), 3. 86 (2H, s), 7. 10-7. 64 (10H, m)

FAB-MS (m/e, (C<sub>22</sub>H<sub>25</sub>O<sub>2</sub>N<sub>3</sub>S+H) \*として) : 396

10

実施例4

<u>N-[(1-ベンジル-3-ピペリジル)メチル]-(6-エトキシ-2-ベン</u> ゾチアゾリルチオ)アセトアミドの合成

(6-エトキシ-2-ベンゾチアゾリルチオ)酢酸を用いて実施例1と同様の 15 方法で表題化合物を合成した。

 $^{1}H-NMR$  (CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$ ppm) : 0. 81-1. 01 (1H, m), 1. 20-2. 00 (6H, m), 1. 43 (3H, t, J=7. 0Hz), 2. 5 4-2. 72 (2H, m), 3. 18 (2H, t, J=5. 9Hz), 3. 26 (1H, d, J=13. 2Hz), 3. 34 (1H, d, J=13. 2Hz),

3. 90 (2H, s), 4. 03 (2H, q, J=7.0Hz), 6. 97-7.
06 (1H, m), 7. 15-7. 34 (6H, m), 7. 42-7.60 (1
H, m), 7. 71 (1H, d, J=8.9Hz)

FAB-MS (m/e, (C<sub>24</sub>H<sub>29</sub>O<sub>2</sub>N<sub>3</sub>S<sub>2</sub>+H) + LUT) : 456

25 実施例5

<u>N-(1-ベンジル-4-ピペリジル)-(2-ベンゾチアゾリルチオ)アセト</u> アミドの合成

4-アミノ-1-ベンジルピペリジンを用いて実施例1と同様の方法で表題化 合物を合成した。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$  p pm) : 1. 37-1. 54 (2H, m), 1. 70-2. 25 (4H, m), 2. 45-2. 74 (2H, m), 3. 36 (2 H, s), 3. 69-3. 89 (1H, m), 3. 92 (2H, s), 7. 11-7. 32 (5H, m), 7. 35 (1H, t, J=8. 2Hz), 7. 47 (1 H, t, J=8. 2Hz), 7. 40-7. 60 (1H, m), 7. 78 (1H, d, J=8. 2Hz)), 7. 84 (1H, d, J=8. 2Hz)

FAB-MS (m/e,  $(C_{21}H_{23}ON_{3}S_{2}+H)$  + 2 UT) : 398

実施例6

5

 10
 N-[1-(4-シアノベンジル)-4-ピペリジル]-(2-ベンゾチアゾリ

 ルチオ)アセトアミドの合成

4-アミノー1-(4-シアノベンジル)ピペリジンを用いて実施例1と同様 の方法で表題化合物を合成した。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$  ppm) : 1. 37-1. 53 (2H, m), 1. 15 79-1. 95 (2H, m), 2. 08-2. 23 (2H, m), 2. 45-2. 65 (2H, m), 3. 39 (2H, s), 3. 70-3. 90 (1H, m), 3. 93 (2H, s), 7. 30-7. 65 (3H, m), 7. 35 (2H, d, J=8. 2Hz), 7. 56 (2H, d, J=8. 2Hz), 7. 80 (1H, d, J=8. 6Hz)), 7. 86 (1H, d, J=8. 6Hz)

20 FAB-MS (m/e,  $(C_{22}H_{22}ON_4S_2+H)$  + UT) : 423

実施例7

N- [1 - (3, 4 - ジ / D D D D U V V V) - 4 - ピペリジル] - (2 - ベンゾチ) アゾリルチオ) アセトアミドの合成

25 4-アミノ-1-(3, 4-ジクロロベンジル) ピペリジンを用いて実施例1
 と同様の方法で表題化合物を合成した。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>, δppm) : 1. 33-1. 55 (2H, m), 1. 80-1. 93 (2H, m), 2. 05-2. 20 (2H, m), 2. 42-2. 65 (2H, m), 3. 27 (2H, s), 3. 70-3. 88 (1H, m), 3. 93 (2H, s), 7. 07 (1H, dd, J=1. 9, 8. 2Hz), 7. 29-7. 42 (3H, m), 7. 48 (1H, t, J=7. 8Hz), 7. 5 2 (1H, d, J=7. 5Hz), 7. 79 (1H, d, J=7. 8Hz), 7. 85 (1H, d, J=7. 8Hz)

5 FAB-MS (m/e,  $(C_{21}H_{21}ON_{3}S_{2}CI_{2}+H)$  + UT) : 466

#### 実施例8

<u>N-[1-(3,4-ジクロロベンジル)-4-ピペリジル]-(6-エトキシ-</u> 2-ベンゾチアゾリルチオ)アセトアミドの合成

10 (6-エトキシー2-ベンゾチアゾリルチオ)酢酸を用いて実施例7と同様の 方法で表題化合物を合成した。

<sup>1</sup>H-NMR (CDC1<sub>3</sub>,  $\delta$  ppm) : 1. 35-1. 55 (2H, m), 1. 46 (3H, t, J=7.0Hz), 1. 80-1.95 (2H, m), 2.0 5-2.25 (2H, m), 2.40-2.70 (2H, m), 3.28 (2H, s), 3.72-3.95 (1H, m), 3.89 (2H, s), 4.09 (2 H, q, J=7.0Hz), 6.96-7.12 (2H, m), 7.20-7. 45 (3H, m), 7.55 (1H, d, J=8.0Hz), 7.73 (1H,

d, J = 8.9 H z)

FAB-MS (m/e,  $(C_{23}H_{25}O_{2}N_{3}S_{2}CI_{2}+H)$  + UT) : 510

実施例9

15

20

<u>N-[1-(3,4-ジクロロベンジル)-4-ピペリジル]-(2-ベンゾチ</u> アゾリルオキシ)アセトアミドの合成

(2-ベンゾチアゾリルオキシ)酢酸を用いて実施例7と同様の方法で表題化 25 合物を合成した。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$  ppm) : 1. 40-1. 64 (2H, m), 1. 86-2. 05 (2H, m), 2. 05-2. 22 (2H, m), 2. 62-2. 85 (2H, m), 3. 41 (2H, s), 3. 82-4. 00 (1H, m), 5. 02 (2H, s), 6. 25 (1H, d, J=8. 2Hz), 7. 12 (1

H, dd, J = 2.0, 8.2Hz, 7. 22-7.50(4H, m), 7. 64-7.80(2H, m)

FAB-MS (m/e,  $(C_{21}H_{21}O_2N_3SCI_2+H)^+$   $\geq UT$ ) : 450

5 実施例10

N-[(1-ベンジル-3-ピペリジル)メチル]-(6-アミノ-2-ベンゾ チアゾリルチオ)アセトアミド及びN-[(1-ベンジル-3-ピペリジル)メ チル]-(6-アミノ-7-クロロ-2-ベンゾチアゾリルチオ)アセトアミド の合成

- 10 参考例1で合成した化合物8mg、鉄15mg、1規定塩酸0.3ml、水1. 0ml、メタノール1.0mlを混合し、2時間加熱還流した。反応液に飽和重 曹水を加えて酢酸エチル抽出し、飽和食塩水にて洗浄後、無水硫酸マグネシウム で乾燥した。溶媒を減圧留去し得られた残渣を分取用薄層クロマトグラフィー(K ieselgel<sup>™</sup>60F<sub>254</sub>、Art5744(メルク社製)、クロロホルム
- 15 /メタノール=20/1)にて精製し、表題化合物の6-アミノ体2.1mgを
   無色固体として、また、表題化合物の6-アミノ-7-クロロ体4.0mgを無
   色固体として得た。

N-[(1-ベンジル-3-ピペリジル)メチル]-(6-アミノ-2-ベンゾ チアゾリルチオ)アセトアミド

<sup>1</sup>H-NMR (CDC1<sub>3</sub>, δppm) : 0. 80-1. 00 (1H, m), 1. 20-1. 90 (6H, m), 2. 56-2. 75 (2H, m), 3. 17 (2 H, t, J=6. 0Hz), 3. 28 (1H, d, J=13. 2Hz), 3. 3 7 (1H, d, J=13. 2Hz), 3. 79 (2H, br. s), 3. 88 (2 H, s), 6. 76 (1H, dd, J=2. 3, 8. 7Hz), 7. 00 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 16-7. 34 (5H, m), 7. 49-7. 65

(1 H, m), 7.62 (1 H, d, J = 8.7 Hz)

FAB-MS (m/e,  $(C_{22}H_{26}ON_4S_2+H)^+$   $\geq UT$ ) : 427

N-[(1-ベンジル-3-ピペリジル)メチル]-(6-アミノ-7-クロロ-

2-ベンゾチアゾリルチオ)アセトアミド

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$  ppm) : 0. 75-1. 01 (1H, m), 1. 15-2. 12 (6H, m), 2. 60-2. 80 (2H, m), 3. 18 (2 H, t, J=6. 5Hz), 3. 31 (1H, d, J=13. 2Hz), 3. 4 0 (1H, d, J=13. 2Hz), 3. 88 (2H, s), 4. 13 (2H, br. s), 6. 85 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 10-7. 48 (6 H, m), 7. 54 (1H, d, J=8. 6Hz)

FAB-MS (m/e, (C<sub>22</sub>H<sub>25</sub>ON<sub>4</sub>S<sub>2</sub>Cl+H) + LC) : 461

10 実施例11

5

<u>N-[(1-(3,4-ジクロロベンジル)-3-ピペリジル)メチル]-(2-</u> ベンゾチアゾリルチオ)アセトアミドの合成

参考例2で合成した化合物10mg及び3、4-ジクロロベンズアルデヒド2
0.9mgをジクロロメタン1mlに懸濁し、水素化トリアセトキシホウ素ナト
15 リウム10mg及び酢酸20μlを加え、室温で12時間攪拌した。反応液に1
規定水酸化ナトリウム水溶液を加えてクロロホルム抽出し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し得られた残渣を分取用薄層クロマトグラフィー(Kieselgel<sup>TM</sup>60F<sub>254</sub>、Art5744(メルク社製)、クロロホルム/メタノール=20/1)にて精製し、表題化合物15.0mgを茶色油状
20 物として得た。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$  ppm) : 0. 78-1. 09 (1H, m), 1. 18-2. 48 (6H, m), 2. 49-2. 78 (2H, m), 3. 06-3. 30 (4H, m), 3. 94 (2H, s), 7. 04 (1H, dd, J=2. 0, 8. 2Hz), 7. 24-7. 40 (3H, m), 7. 44 (1H, t, J=8. 1Hz) 7. 45-7. 60 (1H, m), 7. 77 (1H, d, J=8. 1H z), 7. 84 (1H, d, J=8. 1Hz)

FAB-MS (m/e, (C<sub>22</sub>H<sub>23</sub>ON<sub>3</sub>S<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>+H) +として) : 480

実施例12

<u>N-[1-(4-クロロ-3-ニトロベンジル)-4-ピペリジル]-(2-ベ</u> ンゾチアゾリルチオ)アセトアミドの合成

参考例2で合成した化合物の代わりに参考例3で合成した化合物を、3,4-ジクロロベンズアルデヒドの代わりに4-クロロ-3-ニトロベンズアルデヒド 5 を用いて実施例11と同様の方法で表題化合物を合成した。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$ ppm) : 1. 34-1. 58 (2H, m), 1. 58-2. 00 (2H, m), 2. 06-2. 30 (2H, m), 2. 36-2. 71 (2H, m), 3. 34 (2H, s), 3. 69-3. 90 (1H, m), 3. 93 (2H, s), 7. 32-7. 54 (4H, m), 7. 55 (1H, d,

10 J=7.8Hz), 7.75 (1H, s), 7.79 (1H, d, J=8.1H z), 7.85 (1H, d, J=8.1Hz)

FAB-MS (m/e, (C<sub>21</sub>H<sub>21</sub>O<sub>3</sub>N<sub>4</sub>S<sub>2</sub>Cl+H) + LUT) : 477

実施例13

15 <u>N-[1-(3-アミノ-4-クロロベンジル)-4-ピペリジル]-(2-ベ</u> ンゾチアゾリルチオ)アセトアミドの合成

実施例12で合成した化合物28mgのメタノール4m1溶液に塩化銅(I) 107mg及び水素化ホウ素カリウム59mgを加え、室温で1時間攪拌した。 反応液を酢酸エチルで希釈し、飽和重曹水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグ ネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し得られた残渣を分取用薄層クロマトグラ

フィー(Kieselgel<sup>™</sup>60F<sub>254</sub>、Art5744(メルク社製)、ク ロロホルム/メタノール=10/1)にて精製し、表題化合物5.0mgを黄色 固体として得た。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$  ppm) : 1. 34-1. 54 (2H, m), 1. 25 70-1. 98 (2H, m), 2. 05-2. 20 (2H, m), 2. 42-2. 75 (2H, m), 3. 25 (2H, s), 3. 71-3. 88 (1H, m), 3. 92 (2H, s), 3. 93-4. 12 (2H, m), 6. 55 (1H, d, J=8. 0Hz), 6. 68 (1H, s), 7. 11 (1H, d, J=8. 0H z), 7. 36 (1H, t, J=8. 0Hz), 7. 47 (1H, t, J=8.

WO 00/53600



29

0 H z), 7. 53 (1 H, d, J = 8. 3 H z), 7. 78 (1 H, d, J = 8. 0 H z), 7. 84 (1 H, d, J = 8. 0 H z)

FAB-MS (m/e, (C, H, ON, S, C1+H) +として):447

5 実施例14

<u>N-[1-(3,4-ジクロロベンジル)-4-ピペリジル]-(6-アミノ-</u> 2-ベンゾチアゾリルチオ)アセトアミドの合成

参考例4で合成した化合物107mg、鉄35mg、塩化アンモニウム56m g、水2.0ml、メタノール2.0ml及びTHF2.0mlを混合し、3時

- 10 間加熱還流した。反応液に3規定水酸化ナトリウムを加えてクロロホルム抽出し、 飽和食塩水にて洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し得 られた残渣を分取用薄層クロマトグラフィー(Kieselgel<sup>™</sup>60F<sub>254</sub>、 Art5744(メルク社製)、クロロホルム/メタノール=30/1)にて精 製し、表題化合物78mgを黄色固体として得た。
- 15  ${}^{1}$ H-NMR (CDC1<sub>3</sub>,  $\delta$ ppm) : 1. 35-1. 55 (2H, m), 1. 74-1. 92 (2H, m), 2. 00-2. 20 (2H, m), 2. 36-2. 65 (2H, m), 3. 27 (2H, s), 3. 65-3. 90 (1H, m), 3. 85 (2H, s), 6. 80 (1H, dd, J=2. 3, 8. 7Hz), 7. 02 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 00-7. 12 (1H, m), 7. 2 20 0-7. 40 (2H, m), 7. 50-7. 70 (2H, m)
  - FAB-MS (m/e, (C<sub>21</sub>H<sub>22</sub>ON<sub>4</sub>S<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>+H) +として) : 481

実施例15

<u>N-[1-(3,4-ジクロロベンジル)-4-ピペリジル]-(6-アセトア</u> ミド-2-ベンゾチアゾリルチオ)アセトアミドの合成

実施例14で合成した化合物9.6mgのクロロホルム1ml溶液にトリエチ ルアミン10μl及び無水酢酸4μlを加え室温で12時間攪拌した。反応液に 飽和重曹水を加えて酢酸エチル抽出し、蒸留水にて洗浄後、無水硫酸マグネシウ ムで乾燥した。溶媒を減圧留去し得られた残渣を分取用薄層クロマトグラフィー

(Kieselgel<sup>™</sup>60F<sub>254</sub>、Art5744(メルク社製)、クロロホ ルム/メタノール=19/1)にて精製し、表題化合物7.0mgを無色固体と して得た。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>, δppm) : 1. 32-1. 50 (2H, m), 1.
5 76-1. 91 (2H, m), 2. 01-2. 18 (2H, m), 2. 22 (3
H, s), 2. 42-2. 65 (2H, m), 3. 28 (2H, s), 3. 68-...
3. 88 (1H, m), 3. 90 (2H, s), 7. 07 (1H, d, J=8.
0Hz), 7. 19-7. 50 (5H, m), 7. 75 (1H, d, J=8. 6
Hz), 8. 36 (1H, s)

10 FAB-MS (m/e,  $(C_{23}H_{24}O_2N_4S_2CI_2+H)^+$   $\geq UT$ ) : 523

#### 実施例16

N- [1-(3,4-ジクロロベンジル)-4-ピペリジル]-(6-ベンズア ミド-2-ベンゾチアゾリルチオ)アセトアミドの合成

- 15 実施例14で合成した化合物9.6mgのクロロホルム1m1溶液にトリエチ ルアミン10µ1及び塩化ベンゾイル5µ1を加え室温で12時間攪拌した。溶 媒を減圧留去し得られた残渣を分取用薄層クロマトグラフィー(Kieselg e1<sup>™</sup>60F<sub>254</sub>、Art5744(メルク社製)、クロロホルム/メタノール =19/1)にて精製し、表題化合物7.2mgを淡黄色固体として得た。
- 20  ${}^{1}$ H-NMR (CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$  ppm) : 1. 33-1. 51 (2H, m), 1. 76-1. 91 (2H, m), 2. 03-2. 20 (2H, m), 2. 41-2. 65 (2H, m), 3. 29 (2H, s), 3. 70-3. 88 (1H, m), 3. 91 (2H, s), 7. 08 (1H, d, J=8. 2Hz), 7. 28-7. 36 (2H, m), 7. 38-7. 62 (5H, m), 7. 81 (1H, d, J 25 = 8. 7Hz), 7. 85-7. 95 (2H, m), 8. 04 (1H, s), 8. 52 (1H, d, J=2. 0Hz)

FAB-MS (m/e, ( $C_{28}H_{26}O_{2}N_{4}S_{2}Cl_{2}+H$ ) +として):585

実施例17

- <u>N-[1-(3,4-ジクロロベンジル)-4-ピペリジル]-(6-エトキシ</u> カルボニル-2-ベンゾチアゾリルチオ)アセトアミドの合成
- 工程1. (6-エトキシカルボニル-2-ベンゾチアゾリルチオ)酢酸の合成 参考例5で合成した化合物150mgのクロロホルム2ml溶液にトリフルオ
- 5 口酢酸1mlを加え室温で12時間攪拌した。溶媒を減圧留去し表題化合物12 3mgを得た。
  - 工程2. N-[1-(3, 4-ジクロロベンジル)-4-ピペリジル]-(6 エトキシカルボニル-2-ベンゾチアゾリルチオ)アセトアミドの合成
     工程1の化合物を用いて実施例7と同様の方法で表題化合物を合成した。
- 10  ${}^{1}H-NMR$  (CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$  ppm) : 1. 32-1. 52 (2H, m), 1. 43 (3H, t, J=7. 1Hz), 1. 80-1. 92 (2H, m), 2. 0 0-2. 20 (2H, m), 2. 45-2. 68 (2H, m), 3. 29 (2H, s), 3. 70-3. 90 (1H, m), 3. 96 (2H, s), 4. 43 (2 H, q, J=7. 1Hz), 7. 00-7. 10 (1H, m), 7. 20-7.
- 15 40 (3H, m), 7. 87 (1H, d, J=8. 6Hz), 8. 16 (1H, dd, J=1. 6, 8. 6Hz), 8. 52 (1H, d, J=1. 6Hz) FAB-MS (m/e, (C<sub>24</sub>H<sub>25</sub>O<sub>3</sub>N<sub>3</sub>S<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>+H) <sup>+</sup>≿UT) : 538

実施例18

20 <u>N-[1-(3, 4-ジクロロベンジル) -4-ピペリジル] -(6-ジメチル</u> カルバモイル-2-ベンゾチアゾリルチオ)アセトアミドの合成 工程1. N-[1-(3, 4-ジクロロベンジル) -4-ピペリジル] -(6-カルボキシ-2-ベンゾチアゾリルチオ)アセトアミドの合成

実施例17で合成した化合物200mgのメタノール2ml-THF2ml溶
25 液に1規定水酸化ナトリウム水溶液0.5mlを加え室温で3時間攪拌した。1
規定塩酸でpHを5-6に調整した後、酢酸エチル抽出し、飽和食塩水にて洗浄
後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し表題化合物140mg
を淡黄色固体として得た。

工程2. N- [1-(3, 4-ジクロロベンジル) - 4-ピペリジル] - (6-

ジメチルカルバモイル-2-ベンゾチアゾリルチオ)アセトアミドの合成

3-アミノメチル-1-ベンジルピペリジンの代わりにジメチルアミン塩酸塩 を、(2-ベンゾチアゾリルチオ)酢酸の代わりに工程1で合成した化合物を用 いて実施例1と同様の方法で表題化合物を合成した。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>, δppm) : 1. 31-1. 50 (2H, m), 1. 80-1. 92 (2H, m), 2. 03-2. 19 (2H, m), 2. 50-2. 69 (2H, m), 2. 95-3. 20 (6H, m), 3. 33 (2H, s), 3. 71-3. 85 (1H, m), 3. 94 (2H, s), 7. 03-7. 12 (1H, m), 7. 29-7. 40 (3H, m), 7. 49-7. 54 (1H, m), 7. 80-7. 90 (2H, m)

FAB-MS (m/e,  $(C_{24}H_{26}O_2N_4S_2Cl_2+H)$  + UT) : 537

#### 実施例19

15

20

25

<u>N-[1-(3,4-ジクロロベンジル)-4-ピペリジル]-(6-ベンジル</u> カルバモイル-2-ベンゾチアゾリルチオ)アセトアミドの合成

ベンジルアミンを用いて実施例18の工程2と同様の方法で表題化合物を合成 した。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$ ppm) : 1. 31-1. 49 (2H, m), 1. 78-1. 91 (2H, m), 2. 02-2. 18 (2H, m), 2. 48-2. 65 (2H, m), 3. 30 (2H, s), 3. 69-3. 86 (1H, m), 3. 94 (2H, s), 4. 68 (2H, d, J=5. 6Hz), 6. 48 (1 H, t, J=5. 6Hz), 7. 06 (1H, d, J=8. 2Hz), 7. 20-

7. 42 (8H, m), 7. 78-7. 88 (2H, m), 8. 31 (1H, s)

FAB-MS (m/e, (C<sub>29</sub>H<sub>28</sub>O<sub>2</sub>N<sub>4</sub>S<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>+H) +として) : 599

#### 実施例20

N- [1-(3,4-ジクロロベンジル)-4-ピペリジル]- [6-(2-ピ リジルメチル)カルバモイル-2-ベンゾチアゾリルチオ]アセトアミドの合成 2-アミノメチルピリジンを用いて実施例18の工程2と同様の方法で表題化

合物を合成した。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$  ppm) : 1. 34-1. 50 (2H, m), 1. 75-1. 91 (2H, m), 2. 02-2. 19 (2H, m), 2. 45-2. 68 (2H, m), 3. 29 (2H, s), 3. 68-3. 87 (1H, m), 3. 95 (2H, s), 4. 79 (2H, d, J=4. 3Hz), 7. 06 (1 H, d, J=8. 2Hz), 7. 19-7. 38 (5H, m), 7. 65-7. 80 (2H, m), 7. 85-8. 00 (2H, m), 8. 38 (1H, s), 8. 58 (1H, d, J=4. 0Hz)

FAB-MS (m∕e, (C<sub>28</sub>H<sub>27</sub>O<sub>2</sub>N<sub>5</sub>S<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>+H) <sup>+</sup>として) :600

実施例21

5

10

20

<u>N-[1-(3, 4-ジクロロベンジル)-4-ピペリジル]-(6-メチルカ</u> ルバモイル-<u>2-ベンゾチアゾリルチオ)アセトアミドの合成</u>

メチルアミン塩酸塩を用いて実施例18の工程2と同様の方法で表題化合物を 15 合成した。

<sup>1</sup>H-NMR (CDC1<sub>3</sub>,  $\delta$  ppm) : 1. 32-1. 56 (2H, m), 1. 79-1. 92 (2H, m), 2. 03-2. 20 (2H, m), 2. 50-2. 68 (2H, m), 3. 06 (3H, d, J=4. 9Hz), 3. 31 (2H, s), 3. 70-3. 88 (1H, m), 3. 95 (2H, s), 6. 10-6. 25 (1H, m), 7. 07 (1H, d, J=8. 2Hz), 7. 19-7. 3 9 (3H, m), 7. 79 (1H, dd, J=1. 7, 8. 5Hz), 7. 87 (1H, d, J=8. 5Hz), 8. 29 (1H, d, J=1. 7Hz) FAB-MS (m/e, (C<sub>23</sub>H<sub>24</sub>O<sub>2</sub>N<sub>4</sub>S<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>+H) <sup>+</sup>  $\geq$  UT) : 523

25 実施例22

N- [1-(3,4-ジクロロベンジル)-4-ピペリジル]-[6-(3-ピ リジルメチル)カルバモイル-2-ベンゾチアゾリルチオ]アセトアミドの合成 3-アミノメチルピリジンを用いて実施例18の工程2と同様の方法で表題化 合物を合成した。

34

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$ ppm) : 1. 32-1. 50 (2H, m), 1. 79-1. 91 (2H, m), 2. 03-2. 20 (2H, m), 2. 51-2. 67 (2H, m), 3. 31 (2H, s), 3. 7'0-3. 90 (1H, m), 3. 95 (2H, s), 4. 71 (2H, d, J=5. 5Hz), 6. 56 (1 5 H, t, J=5. 5Hz), 7. 07 (1H, dd, J=1. 9, 8. 2Hz), 7. 20-7. 41 (4H, m), 7. 74 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 83 (1H, dd, J=1. 6, 8. 5Hz), 7. 88 (1H, d, J=8. 5Hz), 8. 32 (1H, d, J=1. 6Hz), 8. 57 (1H, dd, J =1. 4, 4. 7Hz), 8. 64 (1H, s)

10 FAB-MS (m/e,  $(C_{28}H_{27}O_2N_5S_2Cl_2+H)^+$   $\geq UT$ ) : 600

### 実施例23

N- [1-(3, 4-ジクロロベンジル)-4-ピペリジル]-(6-カルバモ イル-2-ベンゾチアゾリルチオ)アセトアミドの合成

15 塩化アンモニウムを用いて実施例18の工程2と同様の方法で表題化合物を合成した。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>, δppm) : 1. 32-1. 50 (2H, m), 1. 79-1. 91 (2H, m), 2. 02-2. 18 (2H, m), 2. 48-2. 67 (2H, m), 3. 30 (2H, s), 3. 70-3. 88 (1H, m),

20 3. 94 (2H, s), 5. 50-6. 34 (2H, m), 7. 06 (1H, d, J=8. 0Hz), 7. 19-7. 38 (3H, m), 7. 81-7. 90 (2 H, m), 8. 33 (1H, s)

FAB-MS (m/e, (C<sub>22</sub>H<sub>22</sub>O<sub>2</sub>N<sub>4</sub>S<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>+H) \*として) : 509

 25 上記実施例と同様にして以下の化合物を得た。
 N-[(1-(3-フェニルプロピル)-3-ピペリジル)メチル]-(2-ベ ンゾチアゾリルチオ)アセトアミド、
 N-[(1-(4-クロロベンジル)-3-ピペリジル)メチル]-(2-ベン ゾチアゾリルチオ)アセトアミド、

N-[(1-(3-2)) - 3-(2-3) + (2

(2-ベンゾチアゾリルチオ)アセトアミド、
 N-[(1-(3-シアノベンジル) - 3-ピペリジル)メチル] - (2-ベン
 ゾチアゾリルチオ)アセトアミド、
 N-[1-(4-クロロベンジル) - 4 - ピペリジル] - (2-ベンゾチアゾリ

10 ルチオ)アセトアミド、 N-[1-(3-クロロベンジル)-4-ピペリジル]-(2-ベンゾチアゾリ ルチオ)アセトアミド

参考例1

5

15 <u>N-[(1-ベンジル-3-ピペリジル)メチル]-(6-ニトロ-2-ベンゾ</u> チアゾリルチオ)アセトアミドの合成

(6-ニトロ-2-ベンゾチアゾリルチオ)酢酸を用いて実施例1と同様の方 法で表題化合物を合成した。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$  ppm) : 0. 82-1. 10 (1H, m), 1. 20 20-2. 15 (6H, m), 2. 56-2. 80 (2H, m), 3. 10-3. 50 (4H, m), 4. 01 (2H, s), 7. 00-7. 38 (6H, m), 7. 89 (1H, d, J=9. 0Hz), 8. 31 (1H, dd, J=2. 3, 9. 0Hz), 8. 69 (1H, d, J=2. 3Hz)

FAB-MS (m/e,  $(C_{22}H_{24}O_{3}N_{4}S_{2}+H)$  + UT) : 457

25

参考例2

N- [(3-ピペリジル) メチル] - (2-ベンゾチアゾリルチオ) アセトアミ ドの合成 工程1. N- [(1-t-ブトキシカルボニル-3-ピペリジル) メチル] - (2-

10

ベンゾチアゾリルチオ)アセトアミドの合成

1-t-ブトキシカルボニル-3-アミノメチルピペリジンを用いて実施例1 と同様の方法で表題化合物を合成した。

工程2.N-[(3-ピペリジル)メチル]-(2-ベンゾチアゾリルチオ)ア セトアミドの合成

工程1で合成した化合物740mgに10%塩酸-メタノール溶液20mlを 加え10時間攪拌した。溶媒を減圧留去し、1規定塩酸を加えエーテル抽出した。 水層を4規定水酸化ナトリウム水溶液で塩基性にした後クロロホルム抽出し、無 水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し表題化合物403mgを黄色 固体として得た。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$  ppm) : 0. 94-1. 10 (1H, m), 1. 20-1. 40 (1H, m), 1. 42-1. 75 (4H, m), 2. 18-2. 30 (1H, m), 2. 32-2. 45 (1H, m), 2. 82-3. 00 (2 H, m), 3. 15 (2H, t, J=6. 4Hz), 3. 95 (2H, s), 7.

15 34 (1H, t, J=7. 9Hz), 7. 46 (1H, t, J=7. 9Hz),
7. 45-7. 62 (1H, m), 7. 78 (1H, d, J=7. 9Hz), 7.
85 (1H, d, J=7. 9Hz)

参考例3

20 <u>N-(4-ピペリジル)-(2-ベンゾチアゾリルチオ)アセトアミドの合成</u> 1-t-ブトキシカルボニル-4-アミノピペリジンを用いて参考例2と同様 の方法で表題化合物を合成した。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>, δppm) : 1. 18-1. 37 (2H, m), 1. 78-1. 94 (2H, m), 2. 55-2. 75 (2H, m), 2. 96-3.
25 05 (2H, m), 3. 75-3. 91 (1H, m), 3. 92 (2H, s), 7. 35 (1H, t, J=7. 8Hz), 7. 45 (1H, t, J=7. 8Hz), 7. 45-7. 68 (1H, m), 7. 78 (1H, d, J=7. 8Hz), 7. 84 (1H, d, J=7. 8Hz)

参考例4

<u>N-[1-(3,4-ジクロロベンジル)-4-ピペリジル]-(6-ニトロ-</u> 2-ベンゾチアゾリルチオ)アセトアミドの合成

(6-ニトロ-2-ベンゾチアゾリルチオ)酢酸を用いて実施例7と同様の方 5 法で表題化合物を合成した。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$ ppm) : 1. 31-1. 50 (2H, m), 1. 80-1. 97 (2H, m), 2. 02-2. 20 (2H, m), 2. 55-2. 75 (2H, m), 3. 35 (2H, s), 3. 71-3. 88 (1H, m), 3. 99 (2H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 0Hz), 7. 07 (1 H, d, J=8. 0Hz), 7. 28-7. 45 (2H, m), 7. 91 (1H, d, J=8. 0Hz), 8. 33 (1H, d, J=8. 0Hz), 8. 71 (1 H, s)

参考例5

10

15 <u>t</u>ーブチル (6-エトキシカルボニル-2-ベンゾチアゾリルチオ)アセテー トの合成

2-ブロモー6-エトキシカルボニルベンゾチアゾール286mg、t-ブチル2-メルカプトアセテート155mg及び水素化ナトリウム50mgのメタノール懸濁液を2時間加熱還流した。反応液を水に注いだ後、酢酸エチル抽出し、
 20 飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=7/1)にて精製し、表題化合物150mgを得た。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>, δppm) : 1. 41 (3H, t, J=7. 0Hz), 1. 48 (9H, s), 4. 10 (2H, s), 4. 40 (2H, q, J=7. 25 0Hz), 7. 85 (1H, d, J=8. 0Hz), 8. 11 (1H, d, J= 8. 0Hz), 8. 48 (1H, s)

## 産業上の利用可能性

本発明の化合物は、例えばCCR3等のケモカイン受容体へのケモカインの結

合を特異的に阻害して、白血球の選択的な遊走及び活性化を抑制することにより、 例えば敗血症、肺炎、関節炎、アレルギー性疾患等の急性及び慢性炎症性疾患、 癌、虚血再潅流障害、動脈硬化症、臓器移植手術時の拒絶反応又はヒト免疫不全 症候群等、中でも急性及び慢性炎症性疾患又はヒト免疫不全症候群等の処置剤と

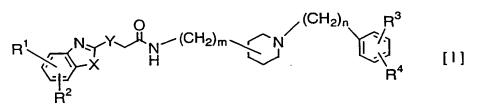
5 して有用である。

WO 00/53600

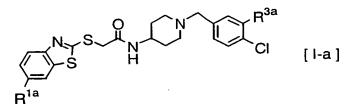
39

## 請求の範囲

(1) 一般式 [I]



- 5 [式中、mは0又は1を;nは1ないし3の整数を;R<sup>1</sup>及びR<sup>2</sup>は同一又は異なっ て、水素原子、ハロゲン原子、低級アルコキシ基、アミノ基、低級アルコキシカ ルボニル基、カルバモイル基、低級アルキルアミノカルボニル基、ジ低級アルキ ルアミノカルボニル基、アラルキルアミノカルボニル基、ヘテロアリールアルキ ルアミノカルボニル基又はアシルアミノ基を;R<sup>3</sup>及びR<sup>4</sup>は同一又は異なって、
- 10 水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基又はアミノ基を;X及びYは同一 又は異なって、酸素原子又は硫黄原子を意味する]で表される化合物又はその塩。 (2) 一般式 [I-a]



【式中、R<sup>1</sup><sup>a</sup>は水素原子、低級アルコキシ基、アミノ基、低級アルコキシカルボ
 15 ニル基、カルバモイル基、低級アルキルアミノカルボニル基、ジ低級アルキルア
 ミノカルボニル基、ヘテロアリールアルキルアミノカルボニル基又はアシルアミノ基を; R<sup>3</sup><sup>a</sup>は塩素原子又はニトロ基を意味する】で表される化合物である請求
 項1記載の化合物。

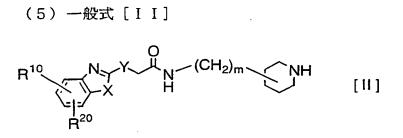
(3) R<sup>1</sup><sup>a</sup>がアミノ基、カルバモイル基、低級アルキルアミノカルボニル基、ジ
 20 低級アルキルアミノカルボニル基、ヘテロアリールアルキルアミノカルボニル基
 又はアシルアミノ基であり、かつ、R<sup>3</sup><sup>a</sup>が塩素原子である請求項2記載の化合物。
 (4) R<sup>1</sup><sup>a</sup>がアミノ基である請求項3記載の化合物。

#### WO 00/53600

5

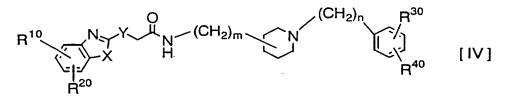
40

PCT/JP00/01479

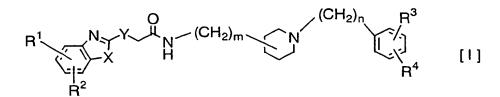


[式中、mは0又は1を; R<sup>10</sup>及びR<sup>20</sup>は同一又は異なって、水素原子、ハロゲ ン原子、低級アルコキシ基、保護されていてもよいアミノ基、低級アルコキシカ ルボニル基、カルバモイル基、低級アルキルアミノカルボニル基、ジ低級アルキ ルアミノカルボニル基、アラルキルアミノカルボニル基、ヘテロアリールアルキ ルアミノカルボニル基又はアシルアミノ基を; X及びYは同一又は異なって、酸 素原子又は硫黄原子を意味する]で表される化合物と、一般式 [I I I]

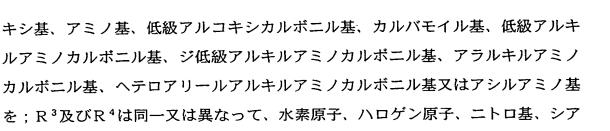
10 [式中、Lは脱離基を;nは1ないし3の整数を;R<sup>30</sup>及びR<sup>40</sup>は同一又は異なって、水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基又は保護されていてもよいアミノ基を意味する]で表される化合物とを反応させ、一般式[IV]



[式中、m、n、R<sup>10</sup>、R<sup>20</sup>、R<sup>30</sup>、R<sup>40</sup>、X及びYは前記の意味を有する]
 15 で表される化合物とし、必要に応じ保護基を除去することを特徴とする、一般式
 [I]



[式中、R<sup>1</sup>及びR<sup>2</sup>は同一又は異なって、水素原子、ハロゲン原子、低級アルコ



ノ基又はアミノ基を意味し、m、n、X及びYは前記の意味を有する」で表され

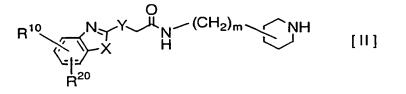
41

PCT/JP00/01479

5

る化合物の製造法。

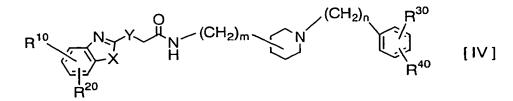
(6) 一般式 [II]



 【式中、mは0又は1を; R<sup>10</sup>及びR<sup>20</sup>は同一又は異なって、水素原子、ハロゲ
 ン原子、低級アルコキシ基、保護されていてもよいアミノ基、低級アルコキシカ ルボニル基、カルバモイル基、低級アルキルアミノカルボニル基、ジ低級アルキ ルアミノカルボニル基、アラルキルアミノカルボニル基、ヘテロアリールアルキ ルアミノカルボニル基又はアシルアミノ基を; X及びYは同一又は異なって、酸 素原子又は硫黄原子を意味する】で表される化合物と、一般式 [V]

15

[式中、nは1ないし3の整数を; R<sup>30</sup>及びR<sup>40</sup>は同一又は異なって、水素原子、 ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基又は保護されていてもよいアミノ基を意味す る]で表される化合物とを、還元剤の存在下又は接触還元下に反応させ、一般式 [IV]

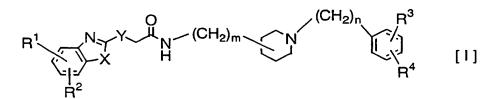


20

[式中、m、n、R<sup>10</sup>、R<sup>20</sup>、R<sup>30</sup>、R<sup>40</sup>、X及びYは前記の意味を有する]

WO 00/53600

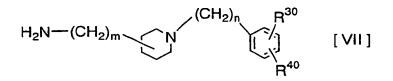
で表される化合物とし、必要に応じ保護基を除去することを特徴とする、一般式 [I]



【式中、R<sup>1</sup>及びR<sup>2</sup>は同一又は異なって、水素原子、ハロゲン原子、低級アルコ
 キシ基、アミノ基、低級アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、低級アルキルアミノカルボニル基、ジ低級アルキルアミノカルボニル基、アラルキルアミノカルボニル基、ヘテロアリールアルキルアミノカルボニル基又はアシルアミノ基を;R<sup>3</sup>及びR<sup>4</sup>は同一又は異なって、水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基又はアミノ基を意味し、m、n、X及びYは前記の意味を有する]で表され
 3化合物の製造法。

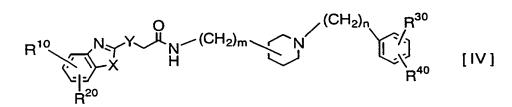
(7) 一般式 [VI]

【式中、R<sup>10</sup>及びR<sup>20</sup>は同一又は異なって、水素原子、ハロゲン原子、低級アルコキシ基、保護されていてもよいアミノ基、低級アルコキシカルボニル基、カル
 パモイル基、低級アルキルアミノカルボニル基、ジ低級アルキルアミノカルボニル基、アラルキルアミノカルボニル基、ヘテロアリールアルキルアミノカルボニル基又はアシルアミノ基を;X及びYは同一又は異なって、酸素原子又は硫黄原子を意味する】で表されるカルボン酸又はその反応性誘導体と、一般式[VII]



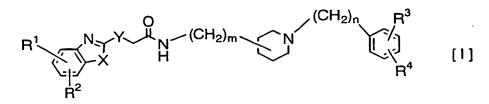
20 [式中、mは0又は1を;nは1ないし3の整数を;R<sup>30</sup>及びR<sup>40</sup>は同一又は異 なって、水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基又は保護されていてもよ いアミノ基を意味する]で表される化合物とを反応させ、一般式[IV] WO 00/53600





[式中、m、n、R<sup>10</sup>、R<sup>20</sup>、R<sup>30</sup>、R<sup>40</sup>、X及びYは前記の意味を有する]
 で表される化合物とし、必要に応じ保護基を除去することを特徴とする、一般式
 [I]

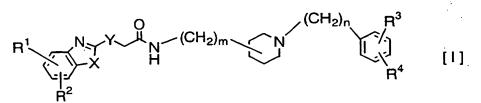
43



[式中、R<sup>1</sup>及びR<sup>2</sup>は同一又は異なって、水素原子、ハロゲン原子、低級アルコ キシ基、アミノ基、低級アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、低級アルキ ルアミノカルボニル基、ジ低級アルキルアミノカルボニル基、アラルキルアミノ カルボニル基、ヘテロアリールアルキルアミノカルボニル基又はアシルアミノ基 を;R<sup>3</sup>及びR<sup>4</sup>は同一又は異なって、水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、シア ノ基又はアミノ基を意味し、m、n、X及びYは前記の意味を有する]で表され

る化合物の製造法。

(8)一般式 [ I ]



15 [式中、mは0又は1を;nは1ないし3の整数を;R<sup>1</sup>及びR<sup>2</sup>は同一又は異なって、水素原子、ハロゲン原子、低級アルコキシ基、アミノ基、低級アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、低級アルキルアミノカルボニル基、ジ低級アルキルアミノカルボニル基、アラルキルアミノカルボニル基、ヘテロアリールアルキルアミノカルボニル基又はアシルアミノ基を;R<sup>3</sup>及びR<sup>4</sup>は同一又は異なって、
 20 水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基又はアミノ基を;X及びYは同一

5

10



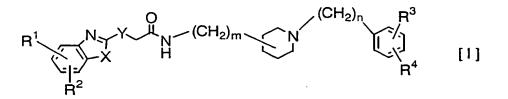


又は異なって、酸素原子又は硫黄原子を意味する]で表される化合物又はその塩 を有効成分とするケモカイン受容体拮抗剤。

44

PCT/JP00/01479

(9) 一般式 [I]



- 5 [式中、mは0又は1を;nは1ないし3の整数を;R<sup>1</sup>及びR<sup>2</sup>は同一又は異なっ て、水素原子、ハロゲン原子、低級アルコキシ基、アミノ基、低級アルコキシカ ルボニル基、カルバモイル基、低級アルキルアミノカルボニル基、ジ低級アルキ ルアミノカルボニル基、アラルキルアミノカルボニル基、ヘテロアリールアルキ ルアミノカルボニル基又はアシルアミノ基を;R<sup>3</sup>及びR<sup>4</sup>は同一又は異なって、
- 10 水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基又はアミノ基を;X及びYは同一 又は異なって、酸素原子又は硫黄原子を意味する]で表される化合物又はその塩 を有効成分とする、急性及び慢性炎症性疾患、癌、虚血再潅流障害、動脈硬化症、 臓器移植手術時の拒絶反応又はヒト免疫不全症候群の処置剤。

INTERNATIONAL SEARCH REPOR		Т	Intenido, tal application No.				
· · · · · · · · · · · · · · · · ·			PCT/JI	200/01479			
A. CLASS Int.	0,						
B. FIELDS	SEARCHED						
Int.	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl <sup>7</sup> C07D413/12, 417/12, 417/14, A61K31/454, A61P43/00, 31/00, 29/00, 37/08, 11/00, 19/02, 37/00, A61P35/00, 9/00 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched						
	Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CA, REGISTRY (STN)						
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant	vant passages	Relevant to claim No.			
A	WO, 96/11917, A1 (EURO-CELTIQUE 25 April, 1996 (25.04.96), & ZA,9508563,A & & AU,964233	,S.A.), 17,A		1-9			
	& NO,9701684,A       & EP,78592         & FI,9701489,S       & US,56657         & SK,9700454,A       & KR,97706         & JP,10-510513,A       & AU,99185         & JP,2000-080087,A	266,A					
A	EP, 214823, A2 (FUJIREBIO INC.) 18 March, 1987 (18.03.87), & JP,62-153279,A & JP,62-1 & JP,62-167765,A & JP,62-1 & JP,62-175474,A & JP,62-2 & US,4837316,A	55251,A		1-9			
A	JP, 03-148263, A (TERUMO CORORA 25 June, 1991 (25.06.91) (Fam			1-9			
Furthe	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent fai	mily annex.				
<ul> <li>Special categories of cited documents:</li> <li>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</li> <li>"E" earlier document but published on or after the international filing date</li> <li>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</li> <li>"O" document published prior to the international filing date that the priority date claimed</li> <li>Date of the actual completion of the international search 14 June, 2000 (14.06.00)</li> </ul>		priority date an understand the "X" document of p considered nov step when the document of p considered to i combined with combination b document men	ater document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such document member of the same patent family				
	mailing address of the ISA/	Authorized officer					
Japanese Patent Office		Telephone No.					
Facsimile N	Facsimile No.						

.

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/01479

3,

4

SEKINE Yasuo et al., "A novel histamine 2(H <sub>2</sub> )receptor antagonist with gastroprotective activity. Synthesis and	1-9
pharmacological evaluation of N-phenoxypropylacetamide derivatives with thioether function", Chem.Pharm.Bull., (1998),46(4),p.610-5	
-	
	•
·	

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

. .





ς.

-

	国際調査報告	国際出願番号 РС	т/јроо	/01479	
Int.Cl <sup>7</sup> CO A	るする分野の分類(国際特許分類(IPC)) 97D413/12,417/12,417/1 61P43/00,31/00,29/00,3 61P35/00,9/00	4, A61K31/45 7/08,11/00,	4, 19∕02, 3	37/00,	
	」 テった分野 凌小限资料(国際特許分類(IPC)) )7D413/12,417/12,417/14	4, A61K31/45	4,		
А	61P43/00, 31/00, 29/00, 3 61P35/00, 9/00	7/08, 11/00,	19/02, 3	37/00,	
最小限资料以外	▶の資料で調査を行った分野に含まれるもの				
国際調査で使用 CA, REC	目した電子データベース(データベースの名称、 GISTRY(STN)	調査に使用した用語)			
<u>C.</u> 関連する 引用文献の カテゴリー*	3と認められる文献 引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	きは、その関連する箇所の	D表示	関連する 請求の範囲の番号	
A	WO, 96/11917, A1 (EURC 月. 1996 (25. 04. 96) &	;		1 – 9	
	ZA, 9508563, A&AU, 9 NO, 9701684, A&EP, 7	85927, A1&			
	FI, 9701489, S&US, 5 SK, 9700454, A&KR, 9 JP, 10-510513, A&AU	7706266, A	&		
	JP, 2000-080087, A				
	きにも文献が列挙されている。	パテントファミリ	ーに関する別	紙を参照。	
* 引用文献(		の日の後に公表さ	 れた文献		
もの	車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 預日前の出願または特許であるが、国際出願日	論の理解のために	ものではなく、 引用するもの	発明の原理又は理	
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1					
文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献					
国際調査を完	了した日 14.06.00	国際調査報告の発送日	27.06	.00	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP)		特許庁審査官(権限のあ 冨永 保	る職員) ※注:		
	郵便番号100-8915 都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-358			

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1998年7月)

.



国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP00/01479

₹.,

C(続き).	関連すると認められる文献	······
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	EP, 214823, A2 (FUJIREBIO INC.), 18. 3月. 19 87 (18. 03. 87) & JP, 62-153279, A&JP, 62-155251, A& JP, 62-167765, A&JP, 62-175479, A& JP, 62-175474, A&JP, 62-255490, A& US, 4837316, A	1-9
A	JP,03-148263,A (テルモ株式会社),25.6月. 1991 (25.06.91) (ファミリーなし)	1-9
A	SEKINE Yasuo et al., "A novel histamine 2(H <sub>2</sub> )receptor antagonist with gastroprotective activity. Synthesis and pharmacological evaluation of N-phenoxypropylacetamide derivatives with thioether function", Chem. Pharm. Bull., (1998), 46(4), p. 610-5	1-9
an r		

様式PCT/ISA/210(第2ページの続き)(1998年7月)